

令和8年8月18日

アイダホ大学広島キャンパスの開校식을8月21日に開催します
～グローバルに活躍する半導体人材を広島で育成～

情報提供

アイダホ大学広島キャンパス（University of Idaho Hiroshima Campus）の開校式を下記のとおり開催しますので、お知らせいたします。

報道機関の皆さまにおかれましては、ぜひ取材にお越しいただきますようお願い申し上げます。

記

日時 令和8年8月21日（金）11時～11時30分

場所 広島大学学士会館2階レセプションホール〔東広島キャンパス〕

出席者（予定）

広島大学長 越智光夫

広島大学理事・副学長 金子慎治

アイダホ大学工学部長 ^{スザンナ ロング} Suzanna Long

アイダホ大学理学部長 ^{ジンジャー イー カーニー} Ginger E. Carney

式次第 ・開式

・入学許可宣言

・アイダホ大学 ^{スザンナ ロング} Suzanna Long 工学部長 挨拶

・広島大学 越智光夫学長 挨拶

・来賓祝辞

○中国経済産業局長 向野陽一郎 様

○半導体関連企業（調整中）

・閉式

言語 英語（同時通訳なし）

※学長並びに工学部長の挨拶文（日本語訳）を当日配布します。

※式典終了後、上記の出席者による囲み取材を10分程度実施予定です。

<会場案内図>



<概要>

アイダホ大学広島キャンパスは、令和 7 年 11 月に文部科学大臣から「外国大学等の日本校」の指定を受けた教育機関であり、学生はアイダホ大学の正規学生として入学し、所定の課程を修了するとアイダホ大学の学位が授与されます。

本キャンパスでは、半導体分野に特化した学士課程プログラム（Microchips Engineering & Security Alliance (MESA)）を展開します。学生は広島大学のキャンパスで最初の 2 年間学んだ後、アイダホ大学（米国アイダホ州）のキャンパスに移り、半導体産業を支えるグローバルな高度専門人材として必要な知識・技術を修得します。

カリキュラムは英語で実施され、数学、物理、化学などの基礎科目に加え、電気回路、コンピュータサイエンスなどの専門科目を体系的に学びます。また、実験や演習を通じて、半導体産業で求められる実践的な知識・技術を養います。

初年度は、日本をはじめ、ベトナム、米国、韓国、ネパール、など、多様な国・地域から 18 人の学生が入学予定です。学生は 8 月 19 日から本学の池の上学生宿舎への入居を開始し、開校式後には履修登録や日本での生活、キャンパス利用

等に関するオリエンテーションを受講した後、8 月 24 日から MESA プログラムのカリキュラムがスタートします。広島大学のキャンパスにおいて、多様な文化的背景を持つ学生同士が共に学ぶ国際的な教育環境が本格的に始動します。

広島大学は、長年にわたり半導体研究・人材育成を推進してきた国内有数の研究拠点であり、本キャンパスの設置を契機として、アイダホ大学との教育・

研究連携をさらに深化させるとともに、地域産業界とも連携しながら、広島から世界へ半導体グローバル人材を輩出する新たな教育モデルを推進していきます。

【お問い合わせ先】

広島大学 国際室国際部グローバル化戦略グループ

グループリーダー 吉盛

Tel：082-424-4621 携帯電話：070-1873-5824

E-mail：g-strategy-gl@office.hiroshima-u.ac.jp

(別紙)

【FAX返信用紙】

FAX：082-424-6040

広島大学広報室 行

アイダホ大学広島キャンパスの開校식을8月21日に開催します
～グローバルに活躍する半導体人材を広島で育成～

日 時 令和8年8月21日(金) 11時～11時30分

場 所 広島大学学士会館2階レセプションホール

[東広島キャンパス]

☐ ご出席

☐ ご欠席

貴社名 _____

部署名 _____

ご芳名 _____ (計 人)

電話番号 _____

誠に恐れ入りますが、上記にご記入頂き、8月20日(木)16:00までにご連絡願います。

※お車でお越しの際は、会場前の駐車場のうち、「アイダホ大学広島キャンパス開校式」と記載のある駐車スペースをご利用ください。
5台分を確保しております。